

94-0257

1. Сборник "Обзоры по электронной технике", Сер. 2, Полупроводниковые приборы, В. 3, 1985 г. (Т.П.Колмакова, Г.Ф.Лымарь. "Выращивание эпитаксиальных слоев фосфида индия в системе InP-PCl₃-H₂", с. 93).
2. J.Cryst. Growth, vol. 54, nr.1, 1981 (R.C.Clark , Indium phosphide vapor phase epitaxy, p. 88-100).